別紙１（特定有害物質）

試料採取地点の設定

採取地点について次のとおり図示、表示する。

なお、土壌汚染のおそれの区分の分類が同一の物質ごとにまとめた。

表 7.2-1　土壌汚染のおそれの区分図及び採取地点図リスト

図 7.2-1	地表面の試料採取地点	カドミウム及びその化合物 ふっ素及びその化合物
図 7.2-2	地表ピット下・槽下・埋設配管下の試料採取地点	カドミウム及びその化合物 水銀及びその化合物 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物
図 7.2-3	地下階下及び地下階ピット下の試料採取地点	カドミウム及びその化合物 水銀及びその化合物 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物
図 7.2-4	地表面の試料採取地点	シアン化合物 ほう素及びその化合物
図 7.2-5	地表ピット下・槽下・埋設配管下の試料採取地点	シアン化合物
図 7.2-6	地下階下及び地下階ピット下の試料採取地点	シアン化合物 ほう素及びその化合物
図 7.2-7	地表面の試料採取地点	水銀及びその化合物 鉛及びその化合物
図 7.2-8	地表ピット下・槽下・埋設配管下の試料採取地点	ほう素及びその化合物

表 7.2-2　土壌汚染のおそれが生じた場所の位置ごとの採取地点表リスト

表 7.2-3	地表面の試料採取地点	カドミウム及びその化合物 ふっ素及びその化合物
表 7.2-4	地表ピット下・槽下・埋設配管下の試料採取地点	カドミウム及びその化合物 水銀及びその化合物 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物
表 7.2-5	地下階下及び地下階ピット下の試料採取地点	カドミウム及びその化合物 水銀及びその化合物 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物
表 7.2-6	地表面の試料採取地点	シアン化合物 ほう素及びその化合物
表 7.2-7	地表ピット下・槽下・埋設配管下の試料採取地点	シアン化合物
表 7.2-8	地下階下及び地下階ピット下の試料採取地点	シアン化合物 ほう素及びその化合物
表 7.2-9	地表面の試料採取地点	水銀及びその化合物 鉛及びその化合物
表 7.2-10	地表ピット下・槽下・埋設配管下の試料採取地点	ほう素及びその化合物

表 7.2-3　地表面の試料採取地点(1/3)
カドミウム及びその化合物、ふっ素及びその化合物

No.	区画名称	区画分類	備考
1.	A5(-9)	一部対象区画	1 地点混合
2.	A6(-3,6,9)	一部対象区画	3 地点混合
3.	A7(-3,5,6,8,9)	一部対象区画	5 地点混合
4.	A8(-5,6,8,9)	一部対象区画	4 地点混合
5.	A9(-2,3)	一部対象区画	2 地点混合
6.	B2(-3,5,6,8,9)	一部対象区画	5 地点混合
7.	B3(-2,3,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
8.	B4(-3,4,6,7,9)	一部対象区画	5 地点混合
9.	B5(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
10.	B6(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
11.	B7(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
12.	B8(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
13.	B9(-1,2,3,5)	一部対象区画	4 地点混合
14.	C2(-4,7,8)	一部対象区画	3 地点混合
15.	C3(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
16.	C4(-1,2,3,7,9)	一部対象区画	5 地点混合
17.	C5(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
18.	C6(-1,4,5,6,8a)	一部対象区画	5 地点混合
19.	C7(-1a,4a,7,8,9)	一部対象区画	5 地点混合
20.	C8(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
21.	C9(-1,2,3,4,6)	一部対象区画	5 地点混合
22.	D3(-7)	一部対象区画	1 地点混合
23.	D4(-1,2,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
24.	D5(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
25.	D6(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
26.	D6-9	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
27.	D7(-7,8a,9)	一部対象区画	3 地点混合
28.	D7-3a	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
29.	D7-5a	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
30.	D7-6a	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
31.	D8(-2a,4,5b,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
32.	D9(-1,2,3,5)	一部対象区画	4 地点混合
33.	E4(-7)	一部対象区画	1 地点混合
34.	E5(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
35.	E6(-1,2,3,6)	一部対象区画	4 地点混合
36.	E6-4	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
37.	E6-5	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
38.	E6-7	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
39.	E6-8	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
40.	E6-9	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定

表 7.2-3　地表面の試料採取地点(2/3)
カドミウム及びその化合物、ふっ素及びその化合物

No.	区画名称	区画分類	備考
41.	E7(-1a,3,4a,7,9)	一部対象区画	5 地点混合
42.	E8(-5,6,7,8,9)	一部対象区画	5 地点混合
43.	E9(-2)	一部対象区画	1 地点混合
44.	F5(-4,5,6,7a,8)	一部対象区画	5 地点混合
45.	F6(-1a,2a,3a,4,5)	一部対象区画	5 地点混合
46.	F6-7a	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
47.	F6-8a	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
48.	F6-9	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
49.	F7(-1,3,5a,7a,8)	一部対象区画	5 地点混合
50.	F7-9b	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
51.	F8(-1,2,4,5,8)	一部対象区画	5 地点混合
52.	F8-3a	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
53.	F8-6	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
54.	F8-9	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
55.	F9(-1,3)	一部対象区画	2 地点混合
56.	G5(-4,5,6,7,8)	一部対象区画	5 地点混合
57.	G6(-1a,2a,3a,5,8)	一部対象区画	5 地点混合
58.	G6-7	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
59.	G7(-3,6)	一部対象区画	2 地点混合
60.	G7-1	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
61.	G7-2	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
62.	G7-4	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
63.	G7-5	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
64.	G7-7	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
65.	G7-8	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
66.	G7-9	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
67.	G8-1	全部対象区画	廃水処理室内架空配管下に採取地点を設定
68.	G8-2a	全部対象区画	廃水処理室内架空配管下に採取地点を設定
69.	G8-3	全部対象区画	ろ過塔下又は架空配管下に採取地点を設定
70.	G8-4	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
71.	G8-5	全部対象区画	廃水処理室内架空配管下に採取地点を設定
72.	G8-6	全部対象区画	廃水処理室内架空配管下に採取地点を設定
73.	G8-7	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
74.	G8-8	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
75.	G8-9a	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
76.	G9(-2,3)	一部対象区画	2 地点混合
77.	H5(-4,5,6,7,8)	一部対象区画	5 地点混合
78.	H6(-1a,3,4a,7a,8)	一部対象区画	5 地点混合
79.	H7(-1a,4a,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
80.	H7-7a	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定

表 7.2-3　地表面の試料採取地点(3/3)
カドミウム及びその化合物、ふっ素及びその化合物

No.	区画名称	区画分類	備考
81.	H8(-2,3,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
82.	H8-1a	全部対象区画	キレート樹脂塔下又は架空配管下に採取地点を設定
83.	H8-4a	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
84.	H8-7a	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
85.	I5(-4,7)	一部対象区画	2 地点混合
86.	I6-1	一部対象区画	1 地点混合
計	237 地点採取 86 評価	一部対象　49 全部対象　37	

表 7.2-4　地表ピット下・槽下・埋設配管下の試料採取地点
カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物

No.	区画名称	区画分類	備考
1.	D7-5a	全部対象区画	沈殿槽下対象、調査深度は地上端より 5.20-5.70m 採取
2.	D7-6a	全部対象区画	沈殿槽下対象、調査深度は地上端より 5.20-5.70m 採取
3.	D7-8a	全部対象区画	沈殿槽下対象、調査深度は地上端より 5.20-5.70m 採取
4.	D7-9	全部対象区画	沈殿槽下対象、調査深度は地上端より 5.20-5.70m 採取
5.	E7(-2)	一部対象区画	金属ピット下対象、調査深度は地上端より 9.50-10.00m 採取
6.	E8(-4b,5,7,8)	一部対象区画	下水送りピット・開電ピット・共同溝下対象、 調査深度は地上端より E8-4b：4.10-4.60m 採取、E8-5：4.20-4.70m 採取 E8-7：4.15-4.65m 採取、E8-8：3.50-4.00m 採取
7.	E9(-1)	一部対象区画	共同溝下対象、調査深度は地上端より 4.15-4.65m 採取
8.	F6(-6b)	一部対象区画	小型ごみ室排水ピット下対象、 調査深度は地上端より 3.23-3.73m 採取
9.	F7(-6,9c)	一部対象区画	集水ピット 2 対象、調査深度は地上端より 2.73-3.23m 採取
10.	F7-8	全部対象区画	破砕物ﾋﾟｯﾄ下対象、調査深度は地上端より 8.00-8.50m 採取
11.	F7-9a	全部対象区画	破砕物ﾋﾟｯﾄ下対象、調査深度は地上端より 8.00-8.50m 採取
12.	F8(-6a,9a)	一部対象区画	集水ピット 1 対象、調査深度は地上端より 4.00-4.50m 採取
13.	F8(-6b,9b)	一部対象区画	油水分離槽対象、調査深度は地上端より 2.56-3.06m 採取
14.	F8-2	全部対象区画	破砕物ﾋﾟｯﾄ下対象、調査深度は地上端より 8.00-8.50m 採取
15.	F8-3	全部対象区画	破砕物ﾋﾟｯﾄ下対象、調査深度は地上端より 8.00-8.50m 採取
16.	F8-5	全部対象区画	破砕物ﾋﾟｯﾄ下対象、調査深度は地上端より 8.00-8.50m 採取
17. 18.	F8-6a	全部対象区画	破砕物ﾋﾟｯﾄ下・原水槽下対象、調査深度は地上端より 5.65-6.15m、8.00-8.50m 採取
19.	F8-9a	全部対象区画	原水槽下対象、調査深度は地上端より 5.65-6.15m 採取
20.	G7-8	全部対象区画	汚泥濃縮槽下対象、調査深度は地上端より 5.65-6.15m 採取
21. 22.	G8-2a	全部対象区画	沪液槽・汚泥濃縮槽下対象、 調査深度は地上端より 2.73-3.23m、5.65-6.15m 採取
23.	G8-2b	全部対象区画	凝集沈殿槽下対象、調査深度は地上端より 3.63-4.13m 採取
24.	G8-4	全部対象区画	原水槽下対象、調査深度は地上端より 5.65-6.15m 採取
25.	G8-5	全部対象区画	凝集沈殿槽下対象、調査深度は地上端より 3.63-4.13m 採取
26.	G8-6	全部対象区画	中間槽・雑排水原水槽・雑排水中和槽・処理水槽・放流槽・放流ピット下対象、調査深度は地上端より 4.15-4.65m 採取
27.	G8-7	全部対象区画	原水槽下対象、調査深度は地上端より 5.65-6.15m 採取
28. 29.	G8-8	全部対象区画	凝集槽・中和槽・還元槽下対象、調査深度は地上端より 1.30-1.80m、2.40-2.90m 採取
30.	G8-9a	全部対象区画	下水処理施設までの地下配管下対象、調査深度は地上端より 2.87-3.37m
31.	G8-9b	全部対象区画	下水処理施設までの地下配管下対象、調査深度は地上端より 3.20-3.70m
32.	G9-3	全部対象区画	下水処理施設までの地下配管下対象、調査深度は地上端より 3.27-3.77m
33.	H8-4a	全部対象区画	雑排水原水槽・処理水槽下対象、調査深度は地上端より 4.15-4.65m 採取
34.	H8-7a	全部対象区画	雑排水原水槽対象、調査深度は地上端より 4.45-4.95m 採取
計	35 地点採取 34 評価	一部対象　7 全部対象　27	

＊採取地点数は一部対象 13、全部対象 24 であるが、F8-6a と F8-9a の 2 地点で一部対象と全部対象の採取が重複しているため、採取孔の数は 35 箇所である。

表 7.2-5　地下階下及び地下階ピット下の試料採取地点
カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物

No.	区画名称	区画分類	備考
1.	C6-7(地下階)	全部対象区画	灰出しコンベア室下対象、1 地点混合表層調査
2.	C6-8b(地下階)	全部対象区画	灰出しコンベア室下対象、1 地点混合表層調査
3.	C6-9(地下階)	全部対象区画	灰出しコンベア室下対象、1 地点混合表層調査
4.	C7-1b(地下階)	全部対象区画	灰出しコンベア室下対象、1 地点混合表層調査
5.	C7-2(地下階)	全部対象区画	灰出しコンベア室下対象、1 地点混合表層調査
6.	C7-3(地下階)	全部対象区画	灰出しコンベア室下対象、1 地点混合表層調査
7.	C7-4b(地下階)	全部対象区画	灰出しコンベア室下対象、1 地点混合表層調査
8.	C7-5(地下階)	全部対象区画	灰出しコンベア室下、洗水槽(地下階地上タンク)下対象、1 地点混合表層調査
9.	C7-6(地下階)	全部対象区画	灰出しコンベア室下対象、1 地点混合表層調査 架空配管下に採取地点を設定
10.	D6-7(地下階)	全部対象区画	灰出しコンベア室下対象、1 地点混合表層調査
11.	D6-8b(地下階)	全部対象区画	灰出しコンベア室下対象、1 地点混合表層調査
12.	D7(-3b,6b,8b) (地下階)	一部対象区画	通路下対象、3 地点混合表層調査
13.	D7-1(地下階)	全部対象区画	灰出しコンベア室下対象、1 地点混合表層調査
14.	D7-2(地下階)	全部対象区画	灰出しコンベア室下対象、1 地点混合表層調査
15	D7-4(地下階)	全部対象区画	灰出しコンベア室下対象、1 地点混合表層調査
16.	D7-5b(地下階)	全部対象区画	通路下対象、1 地点混合表層調査 架空配管下に採取地点を設定
17.	D8(-2b)(地下階)	一部対象区画	通路下対象、1 地点混合表層調査
18.	E7(-1b,4b,5,6,8) (地下階)	一部対象区画	コンベア室、回転式破砕機室下対象、 5 地点混合表層調査
19.	E8(-1b,2b,3b) (地下階)	一部対象区画	回転式破砕機室下対象、3 地点混合表層調査
20.	F6(-7b,8b)(地下階)	一部対象区画	コンベア室下対象、2 地点混合表層調査
21.	F7(-2,4,5b,6,7b) (地下階)	一部対象区画	コンベア室、回転式破砕機室下、粗大ごみピット対象、5 地点混合表層調査
22.	F7(-9d)(地下ピット)	一部対象区画	粗大ごみ排水ピット対象 調査深度は地上端より 8.00-8.50m 採取
23.	F8(-3b)(地下ピット)	一部対象区画	粗大ごみピット対象 調査深度は地上端より 8.00-8.50m 採取
24. 25.	G8-2c (地下階、地下ピット)	全部対象区画	集水槽下、集水槽ピット下対象 調査深度は地上端より 4.90-5.40m、6.40-6.90m 採取
計	37 地点採取 25 評価	一部対象　8 全部対象 17	

＊図 7.2-3 の地点数の合計が 38 となっているのは、G8-2c の調査地点が 2 深度であるためである。

表 7.2-6　地表面の試料採取地点(1/2)
シアン化合物、ほう素及びその化合物

No.	区画名称	区画分類	備考
1.	A5(-9)	一部対象区画	1 地点混合
2.	A6(-3,6,9)	一部対象区画	3 地点混合
3.	A7(-3,5,6,8,9)	一部対象区画	5 地点混合
4.	A8(-5,6,8,9)	一部対象区画	4 地点混合
5.	A9(-2,3)	一部対象区画	2 地点混合
6.	B2(-3,5,6,8,9)	一部対象区画	5 地点混合
7.	B3(-2,3,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
8.	B4(-3,4,6,7,9)	一部対象区画	5 地点混合
9.	B5(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
10.	B6(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
11.	B7(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
12.	B8(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
13.	B9(-1,2,3,5)	一部対象区画	4 地点混合
14.	C2(-4,7,8)	一部対象区画	3 地点混合
15.	C3(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
16.	C4(-1,2,3,7,9)	一部対象区画	5 地点混合
17.	C5(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
18.	C6(-1,4,5,6,8a)	一部対象区画	5 地点混合
19.	C7(-1a,4a,7,8,9)	一部対象区画	5 地点混合
20.	C8(-7,8,9)	一部対象区画	3 地点混合
21.	C8-1	全部対象区画	洗浄装置室内に採取地点を設定
22.	C8-2	全部対象区画	洗浄装置室内に採取地点を設定
23.	C8-3	全部対象区画	洗浄装置室内に採取地点を設定
24.	C8-4	全部対象区画	洗浄装置室内に採取地点を設定
25.	C8-5	全部対象区画	洗浄装置室内に採取地点を設定
26.	C8-6	全部対象区画	洗浄装置室内に採取地点を設定
27.	C9(-1,2,3,5)	一部対象区画	4 地点混合
28.	D3(-7)	一部対象区画	1 地点混合
29	D4(-1,2,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
30.	D5(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
31.	D6(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
32.	D7(-3a,5a,6a,7,9)	一部対象区画	5 地点混合
33.	D8(-6,7,8,9)	一部対象区画	4 地点混合
34.	D8-1	全部対象区画	洗浄装置室内に採取地点を設定
35.	D8-2a	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
36.	D8-3	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
37.	D8-4	全部対象区画	洗浄装置室内に採取地点を設定
38.	D8-5a	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
39.	D9(-1,2,3,5)	一部対象区画	4 地点混合
40.	E4(-7)	一部対象区画	1 地点混合
41.	E5(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
42.	E6(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合

表 7.2-6　地表面の試料採取地点(2/2)
シアン化合物、ほう素及びその化合物

No.	区画名称	区画分類	備考
43.	E7(-1a,3,4a,7,9)	一部対象区画	5 地点混合
44.	E8(-5,6,7,8,9)	一部対象区画	5 地点混合
45.	E8-1	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
46.	E8-4a	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
47.	E9(-2)	一部対象区画	2 地点混合
48.	F5(-4,5,6,7a,8)	一部対象区画	5 地点混合
49.	F6(-2a,4,5,6a,8a)	一部対象区画	5 地点混合
50.	F7(-1,3,5a,7a,8)	一部対象区画	5 地点混合
51.	F7-9b	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
52.	F8(-1,2,4,5,8)	一部対象区画	5 地点混合
53.	F8-3a	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
54.	F8-6	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
55.	F8-9	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
56.	F9(-1,3)	一部対象区画	2 地点混合
57.	G5(-4,5,6,7,8)	一部対象区画	5 地点混合
58	G6(-2a,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
59.	G7(-1,2,4,5,6)	一部対象区画	5 地点混合
60.	G7-7	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
61.	G7-8	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
62.	G7-9	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
63.	G8-1	全部対象区画	廃水処理室内架空配管下に採取地点を設定
64.	G8-2a	全部対象区画	廃水処理室内架空配管下に採取地点を設定
65.	G8-3	全部対象区画	ろ過塔下又は架空配管下に採取地点を設定
66.	G8-4	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
67.	G8-5	全部対象区画	廃水処理室内架空配管下に採取地点を設定
68.	G8-6	全部対象区画	廃水処理室内架空配管下に採取地点を設定
69.	G8-7	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
70.	G8-8	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
71.	G8-9a	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
72.	G9(-2,3)	一部対象区画	2 地点混合
73.	H5(-4,5,6,7,8)	一部対象区画	5 地点混合
74.	H6(-1a,3,4a,7a,8)	一部対象区画	5 地点混合
75.	H7(-1a,4a,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
76.	H7-7a	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
77.	H8(-2,3,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
78.	H8-1a	全部対象区画	キレート樹脂塔下又は架空配管下に採取地点を設定
79.	H8-4a	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
80.	H8-7a	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
81.	I5(-4,7)	一部対象区画	2 地点混合
82.	I6-1	一部対象区画	1 地点混合
計	234 地点採取 82 評価	一部対象　49 全部対象　33	

表 7.2-7　地表ピット下・槽下・埋設配管下の試料採取地点
シアン化合物

No.	区画名称	区画分類	備考
1.	E8(-4b,5,7,8)	一部対象区画	下水送りピット・開電ピット・共同溝下対象、 調査深度は地上端より E8-4b：4.10-4.60m 採取、E8-5：4.20-4.70m 採取 E8-7：4.15-4.65m 採取、E8-8：3.50-4.00m 採取
2.	E9(-1)	一部対象区画	共同溝下対象、調査深度は地上端より 4.15-4.65m 採取
3.	F6(-6b)	一部対象区画	小型ごみ室排水ピット下対象、調査深度は地上端より 3.23-3.73m 採取
4.	F7(-6,9c)	一部対象区画	集水ピット 2 対象、調査深度は地上端より 2.73-3.23m 採取
5.	F8(-6a,9a)	一部対象区画	集水ピット 1 対象、調査深度は地上端より 4.00-4.50m 採取
6.	F8(-6b,9b)	一部対象区画	油水分離槽対象、調査深度は地上端より 2.56-3.06m 採取
7.	F8-6a	全部対象区画	原水槽下対象、調査深度は地上端より 5.65-6.15m 採取
8.	F8-9a	全部対象区画	原水槽下対象、調査深度は地上端より 5.65-6.15m 採取
9.	G7-8	全部対象区画	汚泥濃縮槽下対象、調査深度は地上端より 5.65-6.15m 採取
10. 11.	G8-2a	全部対象区画	沪液槽・汚泥濃縮槽下対象、 調査深度は地上端より 2.73-3.23m、5.65-6.15m 採取
12.	G8-2b	全部対象区画	凝集沈殿槽下対象、調査深度は地上端より 3.63m-4.13m 採取
13.	G8-4	全部対象区画	原水槽下対象、調査深度は地上端より 5.65-6.15m 採取
14.	G8-5	全部対象区画	凝集沈殿槽下対象、調査深度は地上端より 3.63-4.13m 採取
15.	G8-6	全部対象区画	中間槽・処理水槽・放流槽・放流ピット下対象、調査深度は地上端より 4.15-4.65m 採取
16.	G8-7	全部対象区画	原水槽下対象、調査深度は地上端より 5.65-6.15m 採取
17. 18.	G8-8	全部対象区画	凝集槽・中和槽・還元槽下対象、調査深度は地上端より 1.30-1.80m、2.40-2.90m 採取
19.	G8-9a	全部対象区画	下水処理施設までの地下配管下対象、調査深度は地上端より 2.87-3.37m
20.	G8-9b	全部対象区画	下水処理施設までの地下配管下対象、調査深度は地上端より 3.20-3.70m
21.	G9-3	全部対象区画	下水処理施設までの地下配管下対象、調査深度は地上端より 3.27-3.77m
22.	H8-4a	全部対象区画	処理水槽下対象、調査深度は地上端より 4.15-4.65m 採取
計	24 地点採取 22 評価	一部対象　6 全部対象　16	

＊採取地点数は一部対象 12、全部対象 14 であるが、F8-6a と F8-9a の 2 地点で一部対象と全部対象の採取が重複しているため、採取孔の数は 24 箇所である。

表 7.2-8　地下階下及び地下階ピット下の試料採取地点
シアン化合物、ほう素及びその化合物

No.	区画名称	区画分類	備考
1.	C6(-7,8b,9)(地下階)	一部対象区画	灰出しコンベア室下対象、3 地点混合表層調査
2.	C7(-1b,2,3,4b,5) (地下階)	一部対象区画	灰出しコンベア室下対象、5 地点混合表層調査
3.	D6(-7,8b)(地下階)	一部対象区画	灰出しコンベア室下対象、2 地点混合表層調査
4.	D7(-1,2,5c,6b,8b) (地下階)	一部対象区画	灰出しコンベア室下、通路下対象、5 地点混合表層調査
5.	D8(-2b)(地下階)	一部対象区画	通路下対象、1 地点混合表層調査
6.	E7(-1b,4b,5,6,8) (地下階)	一部対象区画	コンベア室、回転式破砕機室下対象、 5 地点混合表層調査
7.	E8(-1b,2b,3b)(地下階)	一部対象区画	回転式破砕機室下対象、3 地点混合表層調査
8.	F6(-7b,8b)(地下階)	一部対象区画	コンベア室下対象、2 地点混合表層調査
9.	F7(-2,4,5b,6,7b) (地下階)	一部対象区画	コンベア室、回転式破砕機室下、粗大ごみピット対象、5 地点混合表層調査
10.	F7(-9d)(地下ピット)	一部対象区画	粗大ごみ排水ピット対象 調査深度は地上端より 8.00-8.50m 採取
11.	F8(-3b)(地下ピット)	一部対象区画	粗大ごみピット対象 調査深度は地上端より 8.00-8.50m 採取
12. 13.	G8-2c (地下階、地下ピット)	全部対象区画	集水槽下、集水槽ピット下対象 調査深度は地上端より 4.90-5.40m、6.40-6.90m 採取
計	34 地点採取 13 評価	一部対象　11 全部対象　2	

＊図 7.2-6 の地点数の合計が 35 となっているのは、G8-2c の調査地点が 2 深度であるためである。

表 7.2-9　地表面の試料採取地点(1/3)
水銀及びその化合物、鉛及びその化合物

No.	区画名称	区画分類	備考
1.	A5(-9)	一部対象区画	1 地点混合
2.	A6(-3,6,9)	一部対象区画	3 地点混合
3.	A7(-3,5,6,8,9)	一部対象区画	5 地点混合
4.	A8(-5,6,8,9)	一部対象区画	4 地点混合
5.	A9(-2,3)	一部対象区画	2 地点混合
6.	B2(-3,5,6,8,9)	一部対象区画	5 地点混合
7.	B3(-2,3,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
8.	B4(-3,4,6,7,9)	一部対象区画	5 地点混合
9.	B5(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
10.	B6(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
11.	B7(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
12.	B8(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
13.	B9(-1,2,3,5)	一部対象区画	4 地点混合
14.	C2(-4,7,8)	一部対象区画	3 地点混合
15.	C3(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
16.	C4(-1,2,3,7,9)	一部対象区画	5 地点混合
17.	C5(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
18.	C6(-1,4,5,6,8a)	一部対象区画	5 地点混合
19.	C7(-1a,4a,7,8,9)	一部対象区画	5 地点混合
20.	C8(-7,8,9)	一部対象区画	3 地点混合
21.	C8-1	全部対象区画	洗浄装置室内に採取地点を設定
22.	C8-2	全部対象区画	洗浄装置室内に採取地点を設定
23.	C8-3	全部対象区画	洗浄装置室内に採取地点を設定
24.	C8-4	全部対象区画	洗浄装置室内に採取地点を設定
25.	C8-5	全部対象区画	洗浄装置室内に採取地点を設定
26.	C8-6	全部対象区画	洗浄装置室内に採取地点を設定
27.	C9(-1,2,3,4,6)	一部対象区画	5 地点混合
28.	D3(-7)	一部対象区画	1 地点混合
29.	D4(-1,2,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
30.	D5(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
31.	D6(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
32.	D6-9	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
33.	D7(-7,8a,9)	一部対象区画	3 地点混合
34.	D7-3a	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
35.	D7-5a	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
36.	D7-6a	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
37.	D8(-6,7,8,9)	一部対象区画	4 地点混合
38.	D8-1	全部対象区画	洗浄装置室内に採取地点を設定
39.	D8-2a	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
40.	D8-3	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定

表 7.2-9　地表面の試料採取地点(2/3)
水銀及びその化合物、鉛及びその化合物

No.	区画名称	区画分類	備考
41.	D8-4	全部対象区画	洗浄装置室内に採取地点を設定
42.	D8-5a	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
43.	D9(-1,2,3,5)	一部対象区画	4 地点混合
44.	E4(-7)	一部対象区画	1 地点混合
45.	E5(-2,4,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
46.	E6(-1,2,3,6)	一部対象区画	4 地点混合
47.	E6-4	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
48.	E6-5	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
49.	E6-7	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
50.	E6-8	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
51.	E6-9	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
52.	E7(-1a,3,4a,7,9)	一部対象区画	5 地点混合
53.	E8(-5,6,7,8,9)	一部対象区画	5 地点混合
54	E8-1	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
55	E8-4a	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
56.	E9(-2)	一部対象区画	1 地点混合
57.	F5(-4,5,6,7a,8)	一部対象区画	5 地点混合
58.	F6(-1a,2a,3a,4,5)	一部対象区画	5 地点混合
59.	F6-7a	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
60.	F6-8a	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
61.	F6-9	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
62.	F7(-1,3,5a,7a,8)	一部対象区画	5 地点混合
63.	F7-9b	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
64.	F8(-1,2,4,5,8)	一部対象区画	5 地点混合
65.	F8-3a	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
66.	F8-6	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
67.	F8-9	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
68.	F9(-1,3)	一部対象区画	2 地点混合
69.	G5(-4,5,6,7,8)	一部対象区画	5 地点混合
70.	G6(-1a,2a,3a,5,8)	一部対象区画	5 地点混合
71.	G6-7	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
72.	G7(-3,6)	一部対象区画	2 地点混合
73.	G7-1	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
74.	G7-2	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
75.	G7-4	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
76.	G7-5	全部対象区画	架空配管下に採取地点を設定
77.	G7-7	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
78.	G7-8	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
79.	G7-9	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
80.	G8-1	全部対象区画	廃水処理室内架空配管下に採取地点を設定

表 7.2-9　地表面の試料採取地点(3/3)
水銀及びその化合物、鉛及びその化合物

No.	区画名称	区画分類	備考
81.	G8-2a	全部対象区画	廃水処理室内架空配管下に採取地点を設定
82.	G8-3	全部対象区画	ろ過塔下又は架空配管下に採取地点を設定
83.	G8-4	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
84.	G8-5	全部対象区画	廃水処理室内架空配管下に採取地点を設定
85.	G8-6	全部対象区画	廃水処理室内架空配管下に採取地点を設定
86.	G8-7	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
87.	G8-8	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
88.	G8-9a	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
89.	G9(-2,3)	一部対象区画	2 地点混合
90.	H5(-4,5,6,7,8)	一部対象区画	5 地点混合
91.	H6(-1a,3,4a,7a,8)	一部対象区画	5 地点混合
92.	H7(-1a,4a,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
93.	H7-7a	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
94.	H8(-2,3,5,6,8)	一部対象区画	5 地点混合
95.	H8-1a	全部対象区画	キレート樹脂塔下又は架空配管下に採取地点を設定
96.	H8-4a	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
97.	H8-7a	全部対象区画	廃水処理室内に採取地点を設定
98.	I5(-4,7)	一部対象区画	2 地点混合
99.	I6-1	一部対象区画	1 地点混合
計	247 地点採取 99 評価	一部対象　49 全部対象　50	

表 7.2-10　地表ピット下・槽下・埋設配管下の試料採取地点(1/2)
ほう素及びその化合物

No.	区画名称	区画分類	備考
1.	E7(-2)	一部対象区画	金属ピット下対象、調査深度は地上端より 9.50-10.00m 採取
2.	E8(-4b,5,7,8)	一部対象区画	下水送りピット・開電ピット・共同溝下対象、 調査深度は地上端より E8-4b：4.10-4.60m 採取、E8-5：4.20-4.70m 採取 E8-7：4.15-4.65m 採取、E8-8：3.50-4.00m 採取
3.	E9(-1)	一部対象区画	共同溝下対象、調査深度は地上端より 4.15-4.65m 採取
4.	F5-7a	全部対象区画	排水桝下対象、調査深度は地上端より 0.70-1.20m 採取
5.	F5-7b	全部対象区画	埋設配管下対象、調査深度は地上端より 0.52-1.02m 採取
6.	F6-1a	全部対象区画	埋設配管下対象、調査深度は地上端より 1.11-1.61m 採取
7.	F6-1b	全部対象区画	排水桝下対象、調査深度は地上端より 1.39-1.89m 採取
8.	F6-2a	全部対象区画	埋設配管下対象、調査深度は地上端より 1.21-1.71m 採取
9.	F6-3a	全部対象区画	埋設配管下対象、調査深度は地上端より 1.31-1.81m 採取
10.	F6-3b	全部対象区画	排水桝下対象、調査深度は地上端より 1.60-2.10m 採取
11.	F6(-6b)	一部対象区画	小型ごみ室排水ピット下対象、調査深度は地上端より 3.23-3.73m 採取
12.	F7(-6,9c)	一部対象区画	集水ピット 2 対象、調査深度は地上端より 2.73-3.23m 採取
13.	F8(-6a,9a)	一部対象区画	集水ピット 1 対象、調査深度は地上端より 4.00-4.50m 採取
14.	F8(-6b,9b)	一部対象区画	油水分離槽対象、調査深度は地上端より 2.56-3.06m 採取
15.	F8-6a	全部対象区画	原水槽下対象、調査深度は地上端より 5.65-6.15mm 採取
16.	F8-9a	全部対象区画	原水槽下対象、調査深度は地上端より 5.65-6.15m 採取
17.	G6-1a	全部対象区画	埋設配管下対象、調査深度は地上端より 1.40-1.90m 採取
18.	G6-1b	全部対象区画	排水桝下対象、調査深度は地上端より 1.73-2.23m 採取
19.	G6-2a	全部対象区画	埋設配管下対象、調査深度は地上端より 1.47-1.97m 採取
20.	G6-2b	全部対象区画	排水桝下対象、調査深度は地上端より 1.77-2.27m 採取
21.	G6-3a	全部対象区画	埋設配管下対象、調査深度は地上端より 1.50-2.00m 採取
22.	G6-3b	全部対象区画	排水桝下対象、調査深度は地上端より 1.89-2.39m 採取
23.	G7-8	全部対象区画	汚泥濃縮槽下対象、調査深度は地上端より 5.65-6.15m 採取
24. 25.	G8-2a	全部対象区画	沪液槽・汚泥濃縮槽下対象、 調査深度は地上端より 2.73-3.23m、5.65-6.15m 採取
26.	G8-2b	全部対象区画	凝集沈殿槽下対象、調査深度は地上端より 3.63-4.13m 採取
27.	G8-4	全部対象区画	原水槽下対象、調査深度は地上端より 5.65-6.15m 採取
28.	G8-5	全部対象区画	凝集沈殿槽下対象、調査深度は地上端より 3.63-4.13m 採取
29.	G8-6	全部対象区画	中間槽・雑排水原水槽・雑排水中和槽・処理水槽・放流槽・放流ピット下対象、調査深度は地上端より 4.15-4.65m 採取
30.	G8-7	全部対象区画	原水槽下対象、調査深度は地上端より 5.65-6.15m 採取
31. 32.	G8-8	全部対象区画	凝集槽・中和槽・還元槽下対象、調査深度は地上端より 1.30-1.80m、2.40-2.90m 採取
33.	G8-9a	全部対象区画	下水処理施設までの地下配管下対象、調査深度は地上端より 2.87-3.37m
34.	G8-9b	全部対象区画	下水処理施設までの地下配管下対象、調査深度は地上端より 3.20-3.70m
35.	G9-3	全部対象区画	下水処理施設までの地下配管下対象、調査深度は地上端より 3.27-3.77m
36.	H6-1a	全部対象区画	埋設配管下対象、調査深度は地上端より 1.67-2.17m 採取
37.	H6-1b	全部対象区画	排水桝下対象、調査深度は地上端より 2.00-2.50m 採取

表 7.2-10　地表ピット下・槽下・埋設配管下の試料採取地点(2/2)
ほう素及びその化合物

No.	区画名称	区画分類	備考
38.	H6-4a	全部対象区画	埋設配管下対象、調査深度は地上端より 1.76-2.26m 採取
39.	H6-7a	全部対象区画	埋設配管下対象、調査深度は地上端より 1.83-2.33m 採取
40.	H6-7b	全部対象区画	排水桝下対象、調査深度は地上端より 2.12-2.62m 採取
41.	H7-1a	全部対象区画	埋設配管下対象、調査深度は地上端より 1.92-2.42m 採取
42.	H7-4a	全部対象区画	埋設配管下対象、調査深度は地上端より 2.00-2.50m 採取
43.	H7-4b	全部対象区画	排水桝下対象、調査深度は地上端より 2.31-2.81m 採取
44.	H7-7b	全部対象区画	埋設配管下対象、調査深度は地上端より 2.09-2.59m 採取
45.	H8-1b	全部対象区画	排水桝下対象、調査深度は地上端より 2.46-2.96m 採取
46.	H8-1c	全部対象区画	埋設配管下対象、調査深度は地上端より 2.18-2.68m 採取
47.	H8-4a	全部対象区画	雑排水原水槽・処理水槽下対象、調査深度は地上端より 4.15-4.65m 採取
48.	H8-4b	全部対象区画	埋設配管下対象、調査深度は地上端より 2.27-2.77m 採取
49.	H8-7b	全部対象区画	埋設配管下対象、調査深度は地上端より 2.37-2.87m 採取
50.	H8-7c	全部対象区画	排水桝下対象、調査深度は地上端より 2.70-3.20m 採取
計	52 地点採取 50 評価	一部対象　7 全部対象　43	

＊採取地点数は一部対象 13、全部対象 41 であるが、F8-6a と F8-9a の 2 地点で一部対象と全部対象の採取が重複しているため、採取孔の数は 52 箇所である。

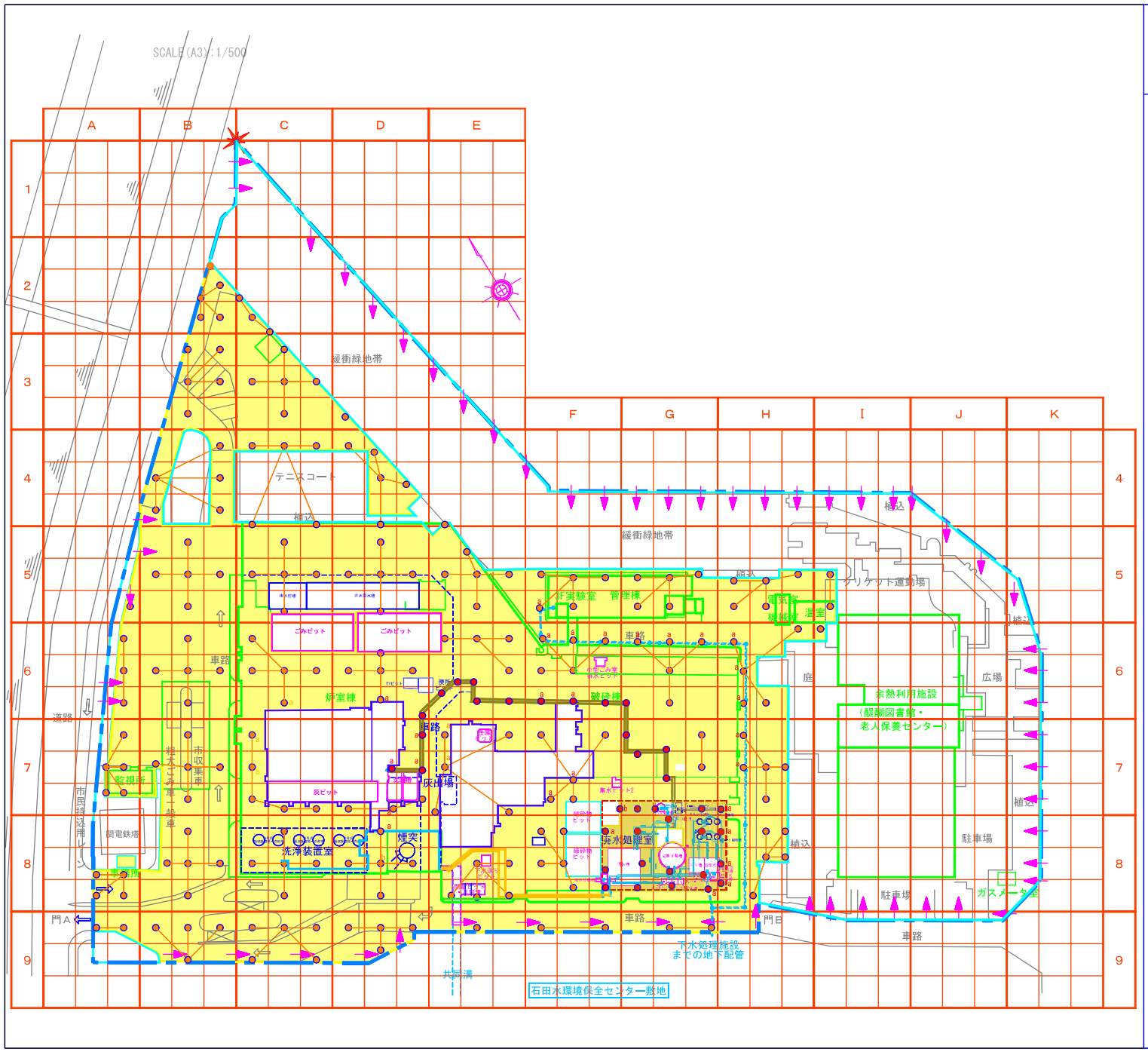

図7.2-1　地表面の試料採取地点
（カドミウム及びその化合物、ふっ素及びその化合物）

凡　例

【対象地および施設】

- 敷地境界
- 建物
- 主要施設

【土壌汚染のおそれの区分】

- 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地

【調査格子及び区画番号他】

- 起　点
- 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9　赤太線：30m格子
- 赤細線：10m格子
- 単位区画の統合

【土壌試料採取地点】

- 土壌調査（現在地表面）（一部対象）
  （200地点採取、評価49検体）
- 土壌調査（現在地表面）（全部対象）
  （37地点採取、評価37検体）

＊自主調査を想定し、起点は敷地の最北端に設定した。

格子の回転角度・・・時計回りに
32° 7′ 22″ 回転

SCALE(A3):1/1,200

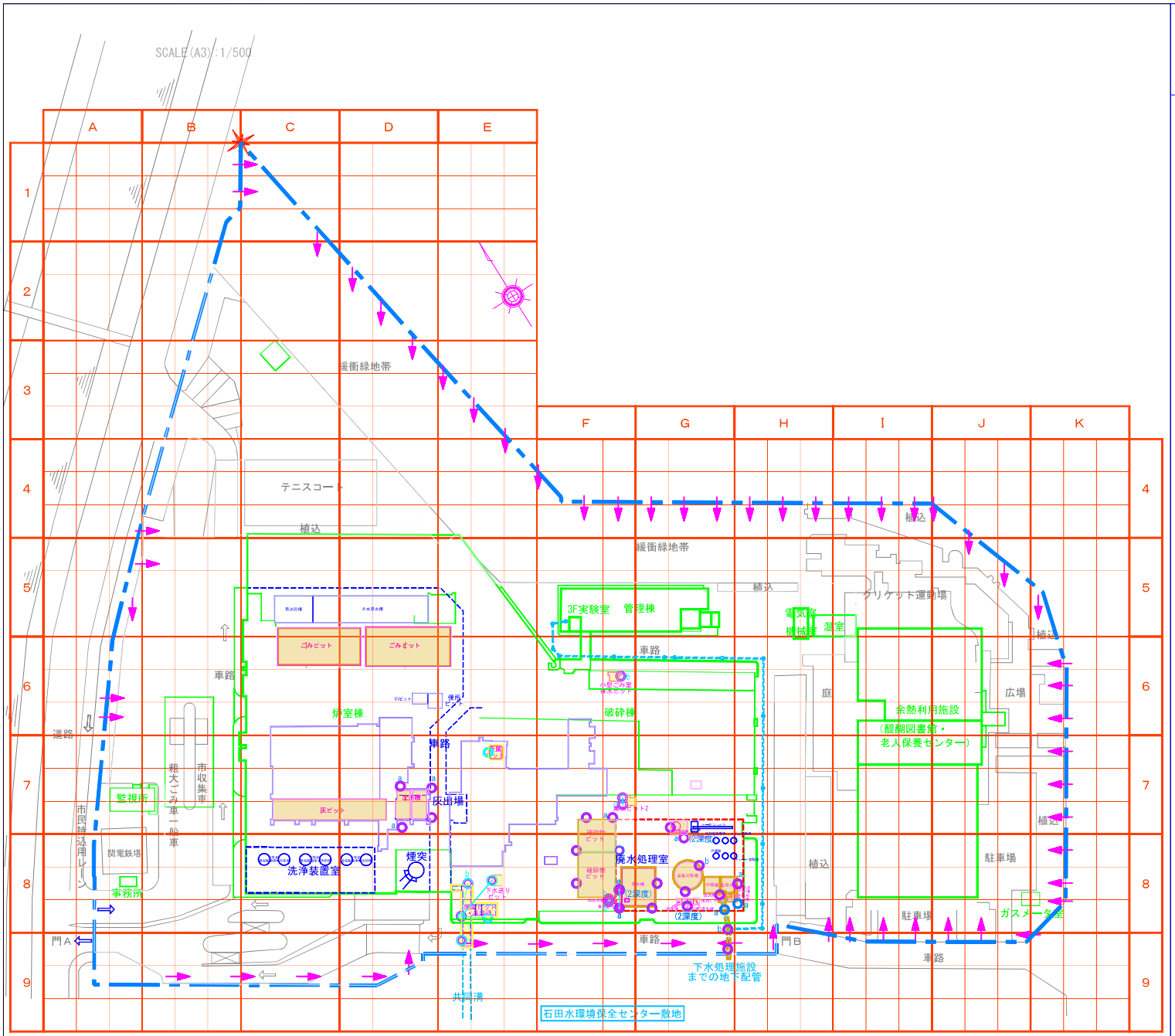

図7.2-2　地表ピット下・槽下・埋設配管下の試料採取地点（カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物）

凡　例

【対象地および施設】

- 敷地境界
- 建物
- 主要施設

【土壌汚染のおそれの区分】

- 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地

【調査格子及び区画番号他】

- 起　点
- 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9　赤太線：30m格子
- 赤細線：10m格子
- 単位区画の統合

【土壌試料採取地点】

- 土壌調査（地表ピット・槽下・埋設配管下）（一部対象）（13地点採取、評価7検体）
- 土壌調査（地表ピット・槽下・埋設配管下）（全部対象）（24地点採取、評価27検体）

＊F8-6aは破砕物ピット、原水槽、集水ピット1の3深度試料採取、
F8-9aは原水槽、集水ピット1の2深度採取、
G8-2aは汚液槽、汚泥濃縮槽下の2深度試料採取、
G8-8は凝集槽、中和槽、還元槽の2深度試料採取である。

＊採取地点数は一部対象13、全部対象24であるが、F8-6aとF8-9aの2地点で一部対象と全部対象の採取が重複しているため、採取孔の数は35箇所である。

＊自主調査を想定し、起点は敷地の最北端に設定した。

格子の回転角度・・・時計回りに
32° 7′ 22″ 回転

SCALE(A3):1/1,200

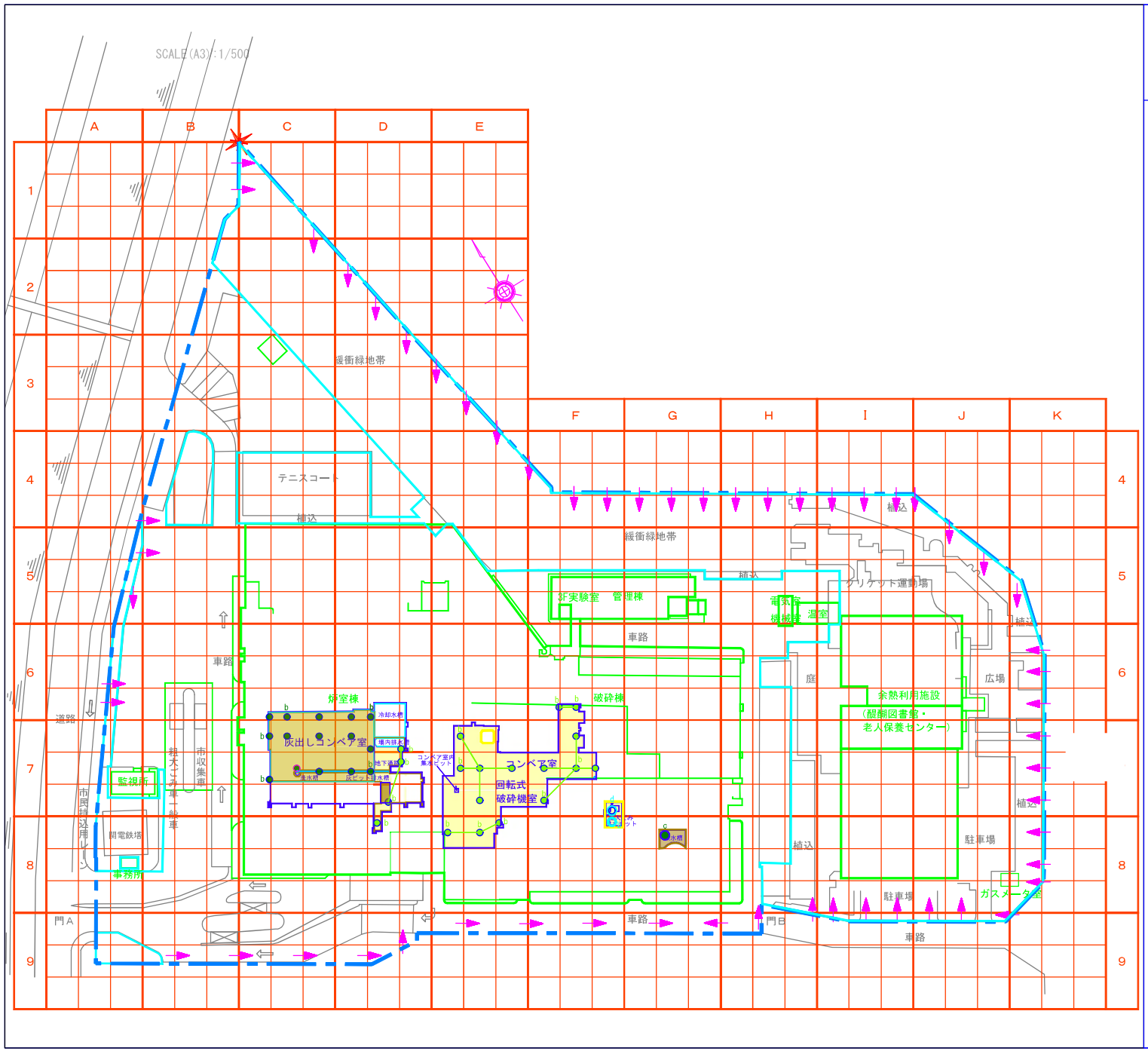

図7.2-3　地下階下及び地下階ピット下の試料採取地点
（カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物）

凡　例

【対象地および施設】

- 敷地境界
- 建物
- 主要施設
  （桃色表示はピット構造）

【土壌汚染のおそれの区分】

- 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地

【調査格子及び区画番号他】

- 起　点
- 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9　赤太線：30m格子
- 赤細線：10m格子
- 単位区画の統合

【土壌試料採取地点】

- 土壌調査（地下階）（一部対象）
  （19地点採取、評価6検体）
- 土壌調査（地下階）（全部対象）
  （16地点採取、評価16検体）
- 土壌調査（地下階ピット）（一部対象）
  （2地点採取、評価2検体）
- 土壌調査（地下階ピット）（全部対象）
  （1地点採取、評価1検体）

＊G8-2cは2深度調査のため、採取孔の数は37である。

＊自主調査を想定し、起点は敷地の最北端に設定した。

格子の回転角度・・・時計回りに
32° 7′ 22″ 回転

SCALE(A3):1/1,200

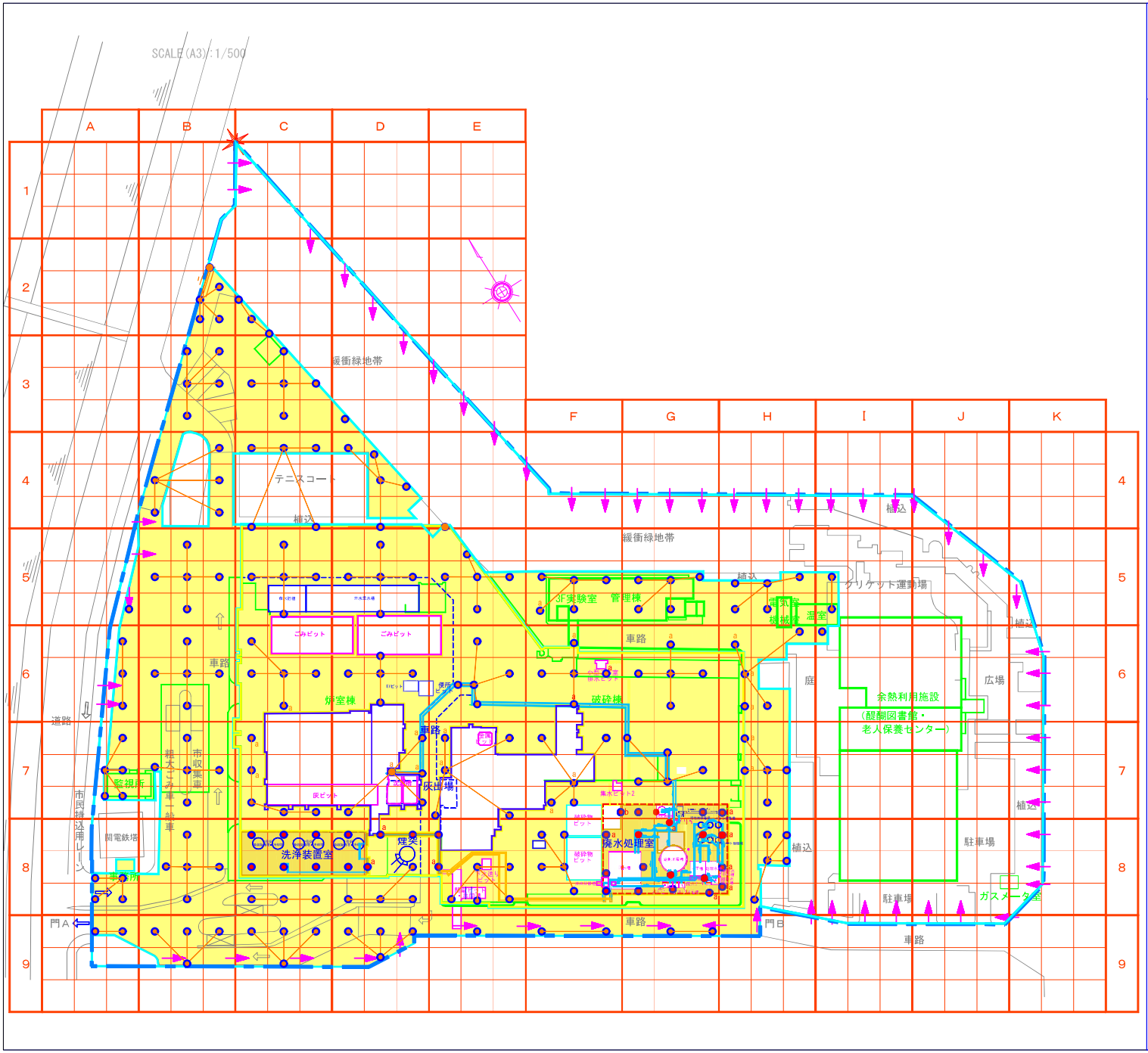

図7.2-4　地表面の試料採取地点

（シアン化合物、ほう素及びその化合物）

【対象地および施設】

凡　　例

- 敷地境界
- 建物
- 主要施設
  （桃色表示はピット構造）
- 架空配管
- 躯体物内を通る配管
- 埋設配管

- 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地

【調査格子及び区画番号他】

- 起　点
- 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9　赤太線：30m格子
- 赤細線：10m格子
- 単位区画の統合

【土壌試料採取地点】

- 土壌調査（現在地表面）（一部対象）
  （201地点採取、評価49検体）
- 土壌調査（現在地表面）（全部対象）
  （33地点採取、評価33検体）

＊自主調査を想定し、起点は敷地の最北端に設定した。

格子の回転角度・・・時計回りに
32° 7′ 22″ 回転

SCALE(A3):1/1,200

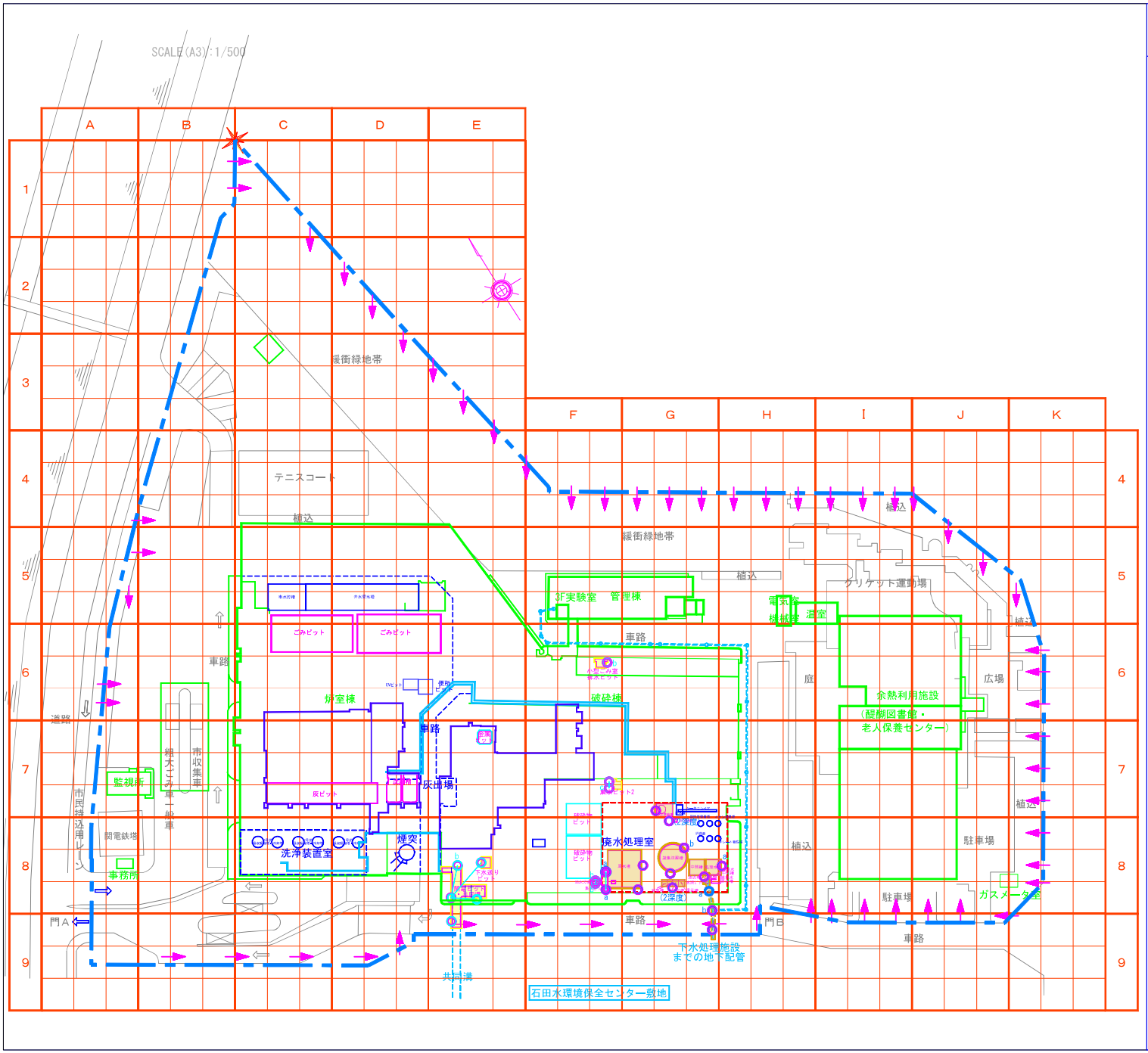

図7.2-5　地表ピット下・槽下・埋設配管下の試料採取地点（シアン化合物）

凡　例

【対象地および施設】

- 敷地境界
- 建物
- 主要施設（桃色表示はピット構造）
- 架空配管
- 埋設配管

【土壌汚染のおそれの区分】

- 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地

【調査格子及び区画番号他】

- 起　点
- 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9　赤太線：30m格子
- 赤細線：10m格子
- 単位区画の統合

【土壌試料採取地点】

- 土壌調査（地表ピット・槽下・埋設配管下）（一部対象）（12地点採取、評価6検体）
- 土壌調査（地表ピット・槽下・埋設配管下）（全部対象）（14地点採取、評価16検体）

＊F8-6aは原水槽、集水ピット1の2深度試料採取、F8-9aは原水槽、集水ピット1の2深度採取、G8-2aは沪液槽、汚泥濃縮槽下の2深度試料採取、G8-8は凝集槽、中和槽、還元槽の2深度試料採取である。

＊採取地点数は一部対象12、全部対象14であるが、F8-6aとF8-9aの2地点で一部対象と全部対象の採取が重複しているため、採取孔の数は24箇所である。

＊自主調査を想定し、起点は敷地の最北端に設定した。

格子の回転角度・・・時計回りに
32° 7′ 22″ 回転

SCALE(A3):1/1,200

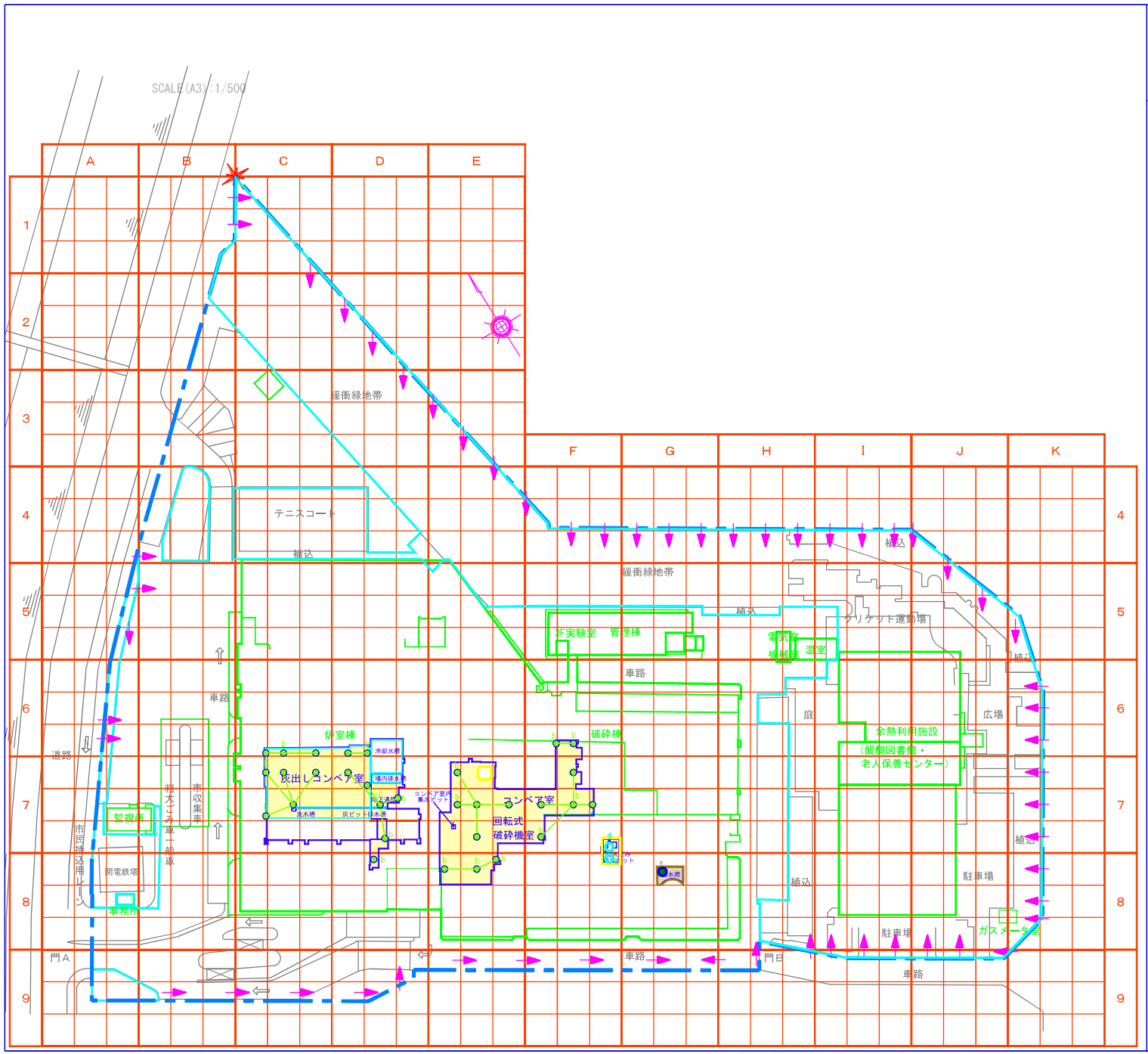

図7.2-6　地下階下及び地下階ピット下の
試料採取地点
（シアン化合物、ほう素及びその化合物）

凡　例

【対象地および施設】

- 敷地境界
- 建物
- 主要施設
（桃色表示はピット構造）

【土壌汚染のおそれの区分】

- 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地

【調査格子及び区画番号他】

- 起　点
- 赤太線：30m格子
- 赤細線：10m格子
- 単位区画の統合

1	2	3
4	5	6
7	8	9

【土壌試料採取地点】

- 土壌調査（地下階）（一部対象）
（31地点採取、評価9検体）
- 土壌調査（地下階）（全部対象）
（1地点採取、評価1検体）
- 土壌調査（地下階ピット）（一部対象）
（2地点採取、評価2検体）
- 土壌調査（地下階ピット）（全部対象）
（1地点採取、評価1検体）

＊G8-2cは2深度調査のため、採取孔の数は34である。

＊自主調査を想定し、起点は敷地の最北端に設定した。

格子の回転角度・・・時計回りに
32° 7′ 22″ 回転

SCALE(A3):1/1,200

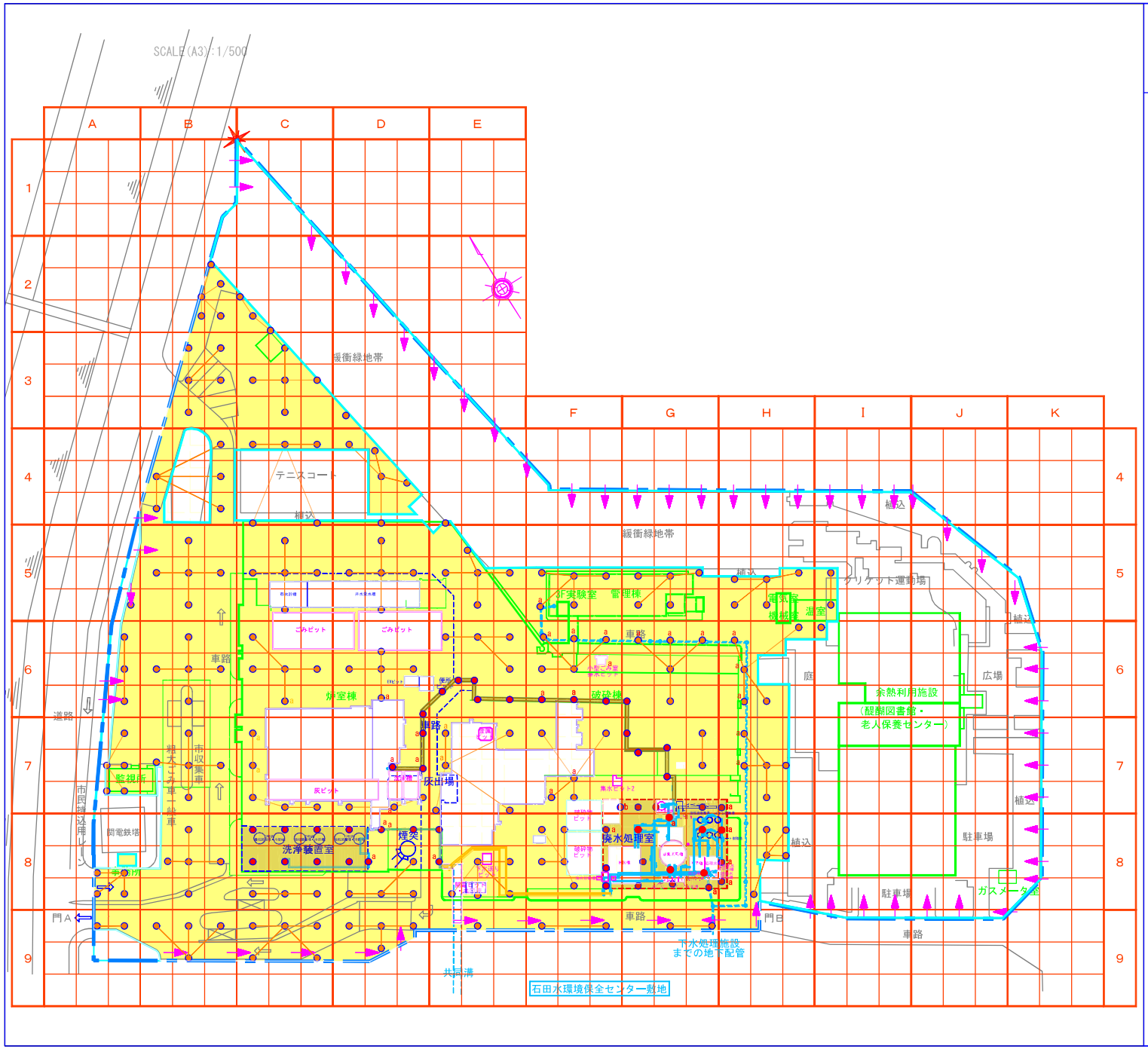

図7.2-7　地表面の試料採取地点
（水銀及びその化合物、鉛及びその化合物）

凡　例

【対象地および施設】

- 敷地境界
- 建物
- 主要施設

【土壌汚染のおそれの区分】

- 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地

【調査格子及び区画番号他】

- 起　点
- 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9　赤太線：30m格子
- 赤細線：10m格子
- 単位区画の統合

【土壌試料採取地点】

- 土壌調査（現在地表面）（一部対象）
  （197地点採取、評価49検体）
- 土壌調査（現在地表面）（全部対象）
  （50地点採取、評価50検体）

＊自主調査を想定し、起点は敷地の最北端に設定した。

格子の回転角度・・・時計回りに
32° 7′ 22″ 回転

SCALE(A3):1/1,200

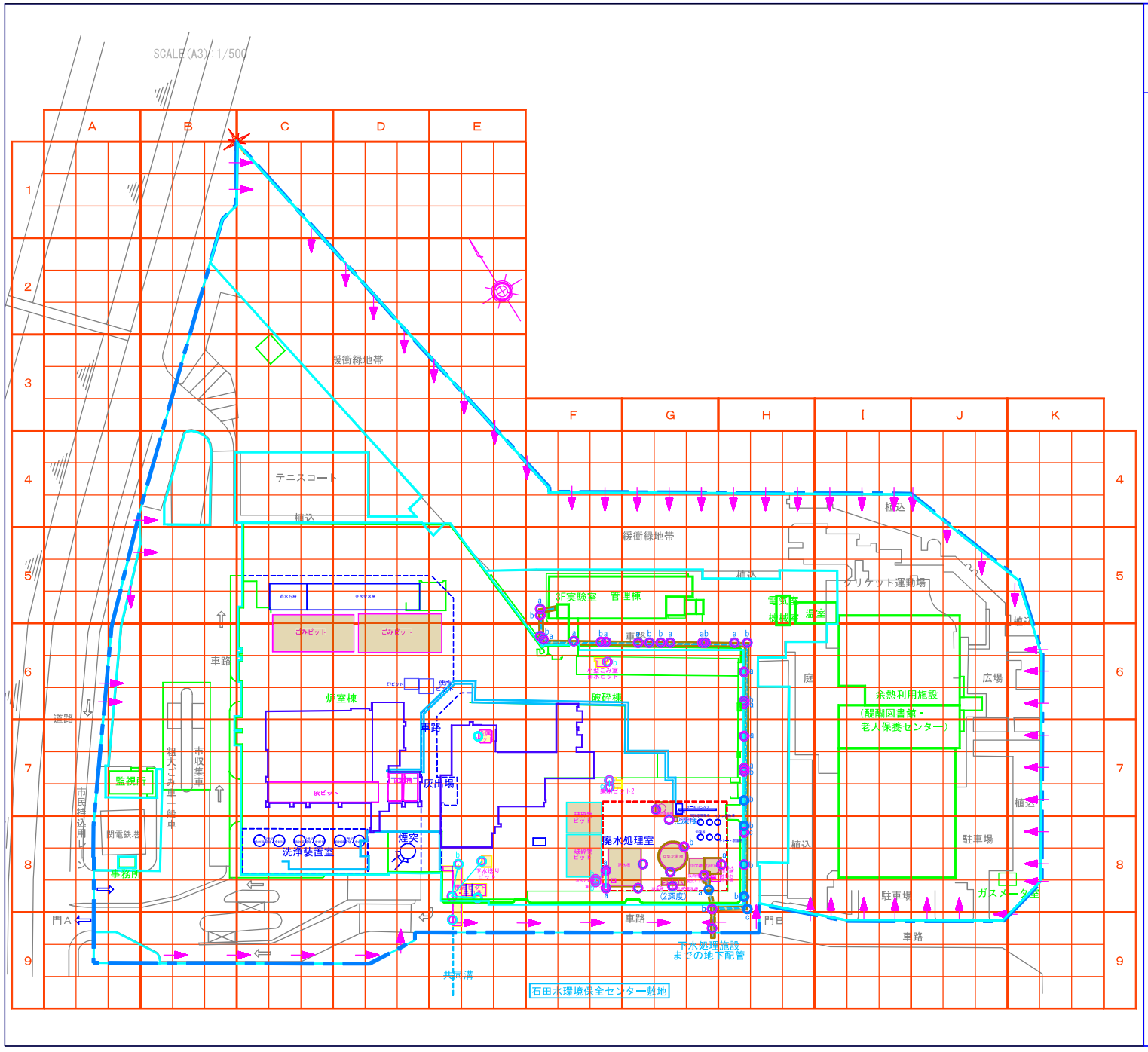

図7.2-8　地表ピット下・槽下・埋設配管下の試料採取地点(ほう素及びその化合物)

凡　例

【対象地および施設】

- 敷地境界
- 建物
- 主要施設

【土壌汚染のおそれの区分】

- 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地

【調査格子及び区画番号他】

- 起　点
- 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9　赤太線：30m格子
- 赤細線：10m格子
- 単位区画の統合

【土壌試料採取地点】

- 土壌調査(地表ピット・槽下・埋設配管下)(一部対象)(13地点採取、評価7検体)
- 土壌調査(地表ピット・槽下・埋設配管下)(全部対象)(41地点採取、43評価検体)

＊F8-6aは原水槽、集水ピット1の2深度試料採取、F8-9aは原水槽、集水ピット1の2深度採取、G8-2aは沪液槽、汚泥濃縮槽下の2深度試料採取、G8-8は凝集槽、中和槽、還元槽の2深度試料採取である。

＊採取地点数は一部対象13、全部対象41であるが、F8-6aとF8-9aの2地点で一部対象と全部対象の採取が重複しているため、採取孔の数は52箇所である。

＊自主調査を想定し、起点は敷地の最北端に設定した。

格子の回転角度・・・時計回りに
32° 7′ 22″ 回転

SCALE(A3):1/1,200

別紙１（ダイオキシン類）

試料採取地点の設定

採取地点について次のとおり図示、表示する。

表 7.2-1　土壌汚染のおそれの区分図及び採取地点図リスト

図 7.2-1	表層付近の試料採取地点	ダイオキシン類

表 7.2-2　土壌汚染のおそれが生じた場所の位置ごとの採取地点表リスト

表 7.2-3	表層付近の試料採取地点	ダイオキシン類

表 7.2-3　表層付近の試料採取地点

ダイオキシン類

No.	区画名称	区画分類	備考
1.	B4(-9)ダイオキシン類	比較的多い	1 地点混合、裸地地表面より 0-5cm 採取
2.	B5(-3,6,9)ダイオキシン類	比較的多い	3 地点混合、裸地地表面より 0-5cm 採取
3.	B6(-3,6,9)ダイオキシン類	比較的多い	3 地点混合、裸地地表面より 0-5cm 採取
4.	B7(-3,6)ダイオキシン類	比較的多い	2 地点混合、裸地地表面より 0-5cm 採取
5.	B8(-3,6)ダイオキシン類	比較的多い	2 地点混合、裸地地表面より 0-5cm 採取
6.	B9(-2,3)ダイオキシン類	比較的多い	2 地点混合、裸地地表面より 0-5cm 採取
7.	C4(-7,8,9)ダイオキシン類	比較的多い	3 地点混合、裸地地表面より 0-5cm 採取
8.	C5(-1,4,7)ダイオキシン類	比較的多い	3 地点混合、裸地地表面より 0-5cm 採取
9.	C6(-1,4,7)ダイオキシン類	比較的多い	3 地点混合、裸地地表面より 0-5cm 採取
10.	C7(-1,4)ダイオキシン類	比較的多い	2 地点混合、裸地地表面より 0-5cm 採取
11.	C8(-1,4,5,6,8)ダイオキシン類	比較的多い	5 地点混合、裸地地表面より 0-5cm 採取
12.	C9(-2,6)ダイオキシン類	比較的多い	2 地点混合、裸地地表面より 0-5cm 採取
13.	D4(-7,8,9)ダイオキシン類	比較的多い	3 地点混合、裸地地表面より 0-5cm 採取
14.	D8(-7,8,9)ダイオキシン類	比較的多い	3 地点混合、裸地地表面より 0-5cm 採取
15.	D9(-1,2,3,5)ダイオキシン類	比較的多い	4 地点混合、裸地地表面より 0-5cm 採取
16.	E4(-7)ダイオキシン類	比較的多い	1 地点混合、裸地地表面より 0-5cm 採取
計	42 地点　16 評価区画		

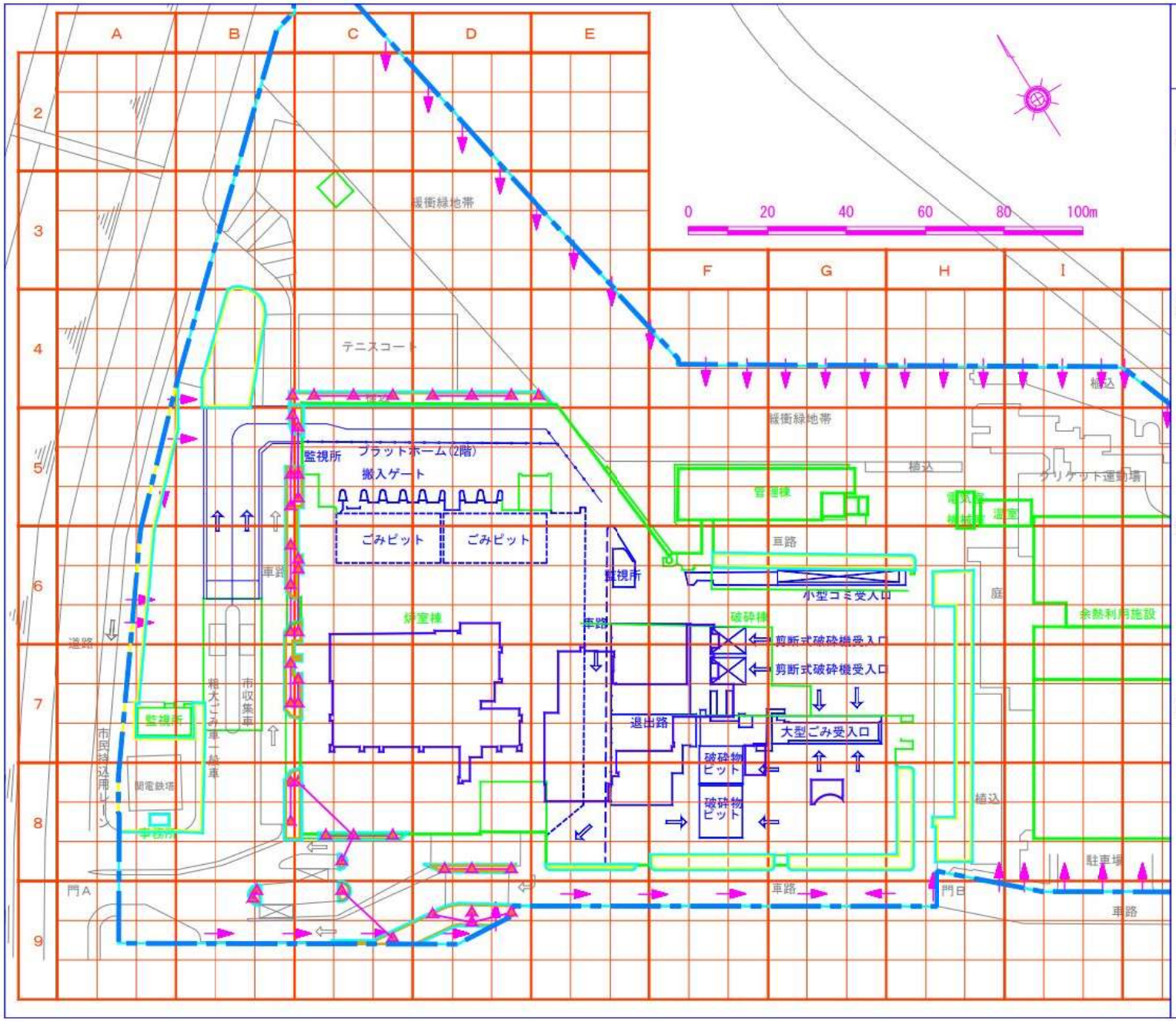

図7.2-1　採取地点配置図

（ダイオキシン類）

《地表面》

凡　例

【対象地および施設】

- 敷地境界
- 建物（1階）
- 地階範囲

【土壌汚染のおそれの区分】

- 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地
- 土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地

【調査格子及び区画番号他】

- 起　点
- 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9　赤太線：30m格子
- 赤細線：10m格子
- 単位区画の統合

【土壌試料採取地点】

- 土壌調査（地表面）
  （42地点採取、評価16検体）

＊自主調査を想定し、起点は敷地の最北端に設定した。

格子の回転角度・・・時計回りに
32° 7′ 22″ 回転

SCALE(A3):1/1,000